

**Uchwała nr 41-2018/19  
Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej  
z dnia 20 listopada 2018 r.**

**w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie  
technologia chemiczna dr inż. Paulinie Wieceńskiej**

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadaje się **dr inż. Paulinie Wieceńskiej** stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.

Tytuł osiągnięcia: „*Dodatki organiczne w otrzymywaniu zaawansowanych materiałów ceramicznych metodami opartymi na układach koloidalnych*”

Recenzenci:

*Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki*  
(Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

*Prof. dr hab. Wojciech Pisarski*  
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

*dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, prof. AGH*  
(Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica)


§ 2

Uzasadnienie:

Po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą dorobku naukowego, recenzjami oraz protokołem z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 07.06.2018 roku, Rada Wydziału stwierdza, że osiągnięcie naukowe dr inż. Pauliny Wieceńskiej uzyskane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora stanowi znaczny wkład w rozwój nauk technicznych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Wydziału Chemicznego

  
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek